Dirigido a:
PYMEs, Asociaciones de diseño, universidades, APIs, etc.

Objetivo: **ofrecer una visión global de las posibilidades de protección del diseño, a nivel nacional, comunitario e internacional**

Coorganizado por:
Oficina Española de Patentes y Marcas, Organización Mundial de la propiedad Intelectual,
Oficina de Armonización del Mercado Interior

Con la colaboración de:
Associació de Disenny Industrial

Lugar:
Associació de Disseny Industrial
Pl. dels Àngels 6-5
08001 Barcelona

Fecha: 10 de junio de 2010

Registro en línea:
www.oepm.es
Apartado: Noticias

Información complementaria:
www.oepm.es
Tel.: 91 349 54 49 / 84 45
areadifusion@oepm.es

Programa

Jornadas sobre protección de los diseños: "Diseño Registrado"

Barcelona (ADI-FAD)
10 de junio 2010

9.15 a 9.30	Registro
9.30 a 9.45	Palabras de Bienvenida (OEPM, OMPI, OAMI)
9.45 a 10.15	Protección de los Diseños Industriales en España (OEPM)
10.15 a 10.45	El Diseño Comunitario (OAMI)
10.45 a 11.00	Pausa-café
11.00 a 11.45	El registro internacional de dibujos y modelos industriales (OMPI)
11.45 a 12.15	La Perspectiva empresarial: Experiencia de una empresa española en la protección de los diseños industriales
12.15 a 12.30	Coloquio